

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

广东欧莱高新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系 活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研<input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访<input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会<input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位	广发证券韶关营业部、个人投资者 17 人
时间	2025 年 3 月 5 日（周三）上午 9:00-12:00
地点	公司会议室、展厅、研究院、明月湖项目现场、乳源生产基地等
上市公司 接待人员姓名	董事长、总经理：文宏福 董事、副总经理、董事会秘书：文雅 副总经理、财务总监：毛春海 证券事务代表：龚文家 证券法务专员：周电云
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>2025 年 3 月 5 日上午，广发证券投教基地和广发证券韶关解放路营业部联合组织举办了“投资者为本 投教公益行 走进上市公司欧莱新材”的投资者教育及交流活动。活动具体情况如下：</p> <p>一、参观公司展厅并对公司基本情况介绍</p> <p>二、参观公司研究院，了解公司研发情况</p> <p>三、参观、了解“明月湖半导体材料产业园项目”</p> <p>四、参观公司乳源生产基地，并对募投项目“高纯无氧铜生产基地建设项目”进展情况进行介绍</p> <p>五、投资者互动交流</p>

1、能简单介绍下公司目前的主要业务和产品概况吗？

回复：公司主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售，主要产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶、ITO 靶和 TCOM 靶等，产品可广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域，是各类薄膜工业化制备的关键材料。

2、公司的未来发展规划是怎么样的？

回复：从发展战略布局来看，公司一方面会聚焦主业，加快半导体显示靶材、集成电路靶材等高性能溅射靶材领域的新技术和新产品研发，巩固提升公司在显示领域的市场竞争力，促进公司稳健和可持续发展；另一方面公司还会积极向产业链上游拓宽高纯材料、铜及合金新材料业务，加快高纯材料的国产化进程，拓展业绩第二增长曲线。公司会坚定未来发展战略，两手同时抓，加快新技术成果转化，增强公司运营的科创属性和产品的技术附加值，稳步提升运营能力和盈利水平

3、作为一家科创板企业，公司有什么核心技术优势？

回复：高性能溅射靶材行业具有较高的核心技术壁垒、客户认证壁垒、资金实力壁垒、专业人才壁垒等特点。公司产品类型多样、综合性能突出、质量稳定可靠，在业内树立了良好的品牌形象。公司主要产品涵盖多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶、ITO 靶和 TCOM 靶，并可根据下游客户需求提供近 40 种金属/非金属单质靶材、合金靶材和陶瓷化合物靶材。公司主要产品综合性能突出，纯度、致密度、晶粒度、绑定焊合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平，具有较高的市场美誉度和品牌认可度。

公司多年潜心深耕溅射靶材行业，成功研制出适用于平面显示高世代线的钼管靶材，创新性地采用热等静压特殊处理等核心工艺技术制备适用于高世代线的钼靶，突破了大尺寸靶材对大型设备的依赖和国外溅

	<p>射靶材厂商的技术限制，显著降低了资本投入门槛，实现了国产替代，有力地推动了高性能溅射靶材国产化进程。</p> <p>经过多年的技术积累和产品开发，公司在半导体显示领域积累了丰富、优质的头部客户资源，并持续为客户配套推出适配高世代产线的溅射靶材，充分满足了客户产线升级的需求。公司平面铜靶逐步通过京东方、华星光电、超视界 G10.5 和 G11 等目前全球最高世代产线的产品认证，覆盖国内半导体显示面板最高世代产线的全部客户。</p> <p>4、公司的募投项目进展情况如何？</p> <p>回复：目前公司三个募投项目均进展顺利。其中，合肥欧莱“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”已于 2024 年 9 月 5 日投产，“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”的投产将有助于公司突破溅射靶材后段加工工序的产能瓶颈，扩充主营业务产品生产能力，优化现有生产布局，提升公司与客户交易的便利度和客户满意度，增强产品市场竞争力。</p> <p>韶关乳源“高纯无氧铜生产基地建设项目”目前厂房建设已基本完工，第一批设备正在安装调试中，整个项目建设稳步向前推进。本项目投产后，公司将实现高导电率、低氧含量高纯无氧铜的量产供货，在现有高性能溅射靶材的基础上向上游延伸产品价值链，切实保障高纯无氧铜持续稳定的供应。</p> <p>“欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目”作为研发类项目，将增强公司在半导体集成电路用溅射靶材领域内的技术创新能力和产品开发能力，为后续推动半导体集成电路晶圆制造用溅射靶材产业化奠定技术基础，目前该项目正在稳步推进实施中。</p>
本次活动是否涉及应当披露重大信息	否
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 3 月 5 日